LED용 형광체에서의 에너지 전달

김태곤¹, 손기선² (¹삼성종합기술원 소재기술센터, ²순천대학교 인쇄전자공학과)

I.서 론

에너지 전달(energy transfer)이란 발광원(activator) 간 의 물리적 상호작용을 매개로 여기된(excited) 에너지가 근접한 다른 발광원으로 이동하여 에너지가 공간적으로 전달되는 현상을 말한다. [그림 1]에 도식적으로 나타냈 듯이 단지 에너지만을 전달할 뿐 직접적인 전하(charge) 의 이동이 없다는 점에서 전하이동(charge transfer)과는 구분되는 현상이다. 에너지 전달은 발광원 간의 상호작용 이 가능한 수 Å에서 수 nm에 이르는 미시적인 영역에서 매우 높은 확률로 발생한다. 따라서 호스트 결정 내에 수 nm 간격으로 발광원이 분포되어 있는 무기 형광체의 경 우, 발광원 간, 발광원과 격자 원자 간, 발광원 및 격자 결 함 간의 에너지 전달 현상이 복합적으로 발생하여 형광체



[그림 1] 에너지 전달 전 후의 여기원(sensitizer, S)과 수용원(acceptor, A)의 전자 상태 변화

의 광 특성에 많은 영향을 주게 된다. 특히, 흡수된 에너 지가 빛을 생산하는 발광원까지 도달하는 과정은 물론, 발광원에 도달한 여기 에너지가 어떤 과정을 통하여 소실 되는지를 직접적으로 설명해 줄 수 있는 핵심적인 현상이 다. 그러므로 에너지 전달 현상을 올바로 이해하는 것은 형광체의 효율 및 색 특성을 개선하고 조절하는 데에 기 본 요건이 된다. 본 원고에서는 형광체에서 발생하는 에 너지 전달의 기본적인 개념 및 특징을 소개하고, 에너지 전달을 이용하는 형광체의 LED 소자에서의 가능성 및 한계에 대하여 살펴보고자 한다.

Ⅱ. 에너지 전달의 원리

1. 교환 상호작용과 쿨롱 상호작용

여기된 발광원의 에너지가 다른 발광원으로 전달되기 위해서는 두 발광원 간의 물리적 상호작용이 필요하며, 상호작용은 그 방식에 따라 오비탈의 직접적인 중첩에 의 한 교환 상호작용(exchange interaction, Dexter energy transfer)과 극성이 있는 오비탈의 전기적 공진을 통한 쿨 롱 상호작용(coulomb interaction, Förster energy transfer) 의 두 종류로 나눌 수 있다^[1]. [그림 2]에 두 종류의 상호 작용을 도식적으로 나타내었다. 교환 상호작용에 의한 에 너지 전달은 여기원(sensitizer)과 수용원(acceptor)의 전자 파동함수의 직접적인 중첩이 있는 경우에만 발생하므로 1차 근접 이웃(the first nearest neighbor) 정도의 짧은 거 리에서 유효하며, 전달 확률이 발광원의 거리에 따라 지 수함수 적으로 감소한다. 여기서 에너지 전달 확률이



[[]그림 2] (a) 교환 상호작용 및 (b) 쿨롱 상호작용에 의한 에너지 전달을 나타내는 개략도. S 및 A는 각각 여기원과 수용원

50%가 되는 거리를 임계거리(critical distance)라고 하는 데, 교환 상호작용에 의한 에너지 전달의 경우 약 1 nm 안팎의 값을 갖는다.

쿨롱 상호작용에 의한 에너지 전달은 여기원과 수용원 의 전기장에 의한 상호 작용에 기반을 두는 만큼, 오비탈 중첩에 의한 에너지 전달 보다 긴 수 nm의 임계거리를 갖는다. 쿨롱 효과에 의한 에너지 전달은 공진에 참여하 는 전자 오비탈의 극성 종류에 따라 쌍극자(dipole)-쌍극 자, 쌍극자-사극자(quadrupole), 사극자-사극자 상호작용 으로 나눌 수 있으며, 어떤 종류의 상호작용이 작동하는 지는 여기(excitation)에 참여 하는 오비탈의 대칭성이 어 떠한지에 따라 결정된다. 실험적으로는 에너지 전달 확률 이 여기원과 수용원 간의 거리에 따라서 몇 차 함수적으 로 변화하는지를 측정함으로써 확인할 수 있다. 무기 형 광체에서 발광원으로 도핑되는 전이 금속, 희토류 금속 이온 간의 주요 에너지 전달 기구는 쿨롱 상호작용에 의 한 경우가 많다.

교환 또는 쿨롱 상호작용에 의한 에너지 전달 확률은 여기원의 발광 스펙트럼과 수용원의 흡수 스펙트럼이 얼 마나 중첩되는가에 의해 좌우 된다. 따라서 두 종류의 발 광원 간의 에너지 전달의 발생 여부는 개별 발광원의 흡 수 및 발광 스펙트럼을 비교해 봄으로써 예측할 수 있다. 다만, 에너지 전달 현상은 전자 전이(electronic transition) 의 선택 규칙(selection rule)에 적용받지 않기 때문에 스 펙트럼에 드러나지 않은 에너지 준위가 관여 될 수도 있 으므로 판단에 유의하여야 한다.

2. 같은 이온 간의 에너지 전달

동일 이온 사이에서도 흡수 및 발광 에너지 사이의 중 첩이 있기 때문에. 하나의 이온에서 여기된 에너지는 그 자리에서 바로 발광되기도 하지만 몇 단계의 에너지 전달 을 거쳐 동일한 종류의 다른 이온에서 발광이 일어나기도 한다. 이러한 동일 이온 간의 에너지 전달 현상은 특별히 에너지 확산(diffusion) 또는 에너지 이동(migration)이라 고 구분되기도 한다. 에너지 확산의 빈도가 높아 질 경우, 전자 구조가 동일한 종류의 이온 사이를 이동하다가 발광 을 하는 것이기 때문에 측정되는 광특성의 변화는 없으 나, 문제는 에너지가 전달되는 과정에서 비발광 소멸 (nonradiative decay)을 일으키는 호스트의 결함을 만날 가능성이 커진다는 것이다. 이 경우 에너지 전달을 통하 여 발광원을 호스트를 돌아다니던 에너지는 비발광 결함 으로 전달되어 빛으로 변화하지 못하고 열로 소모되어 버 린다. 이 같은 특성 때문에 무기 형광체에 발광원이 되는 이온을 도핑할 때는 에너지 전달로 인한 비발광 소멸이 전체 발광 효율을 떨어뜨리지 않는 수준으로 억제 하게 된다. 이 수준은 일반적인 경우 호스트에서 도핑되는 사 이트의 수 % 안팎이 되며, 그것 보다 더 많은 농도가 도 핑되면, 비발광 소멸이 발생할 확률이 높아져 형광체의 효율이 감소하게 되는데, 이를 농도 소광(concentration quenching)이라 한다. 농도 소광 현상을 [그림 3]-(a)에 개 략적으로 표현하였다. 호스트 결정 내에 비발광 결함의 양은 일정하다 하더라도 발광원의 농도가 높아짐에 따라 에너지 전달이 발생할 수 있는 영역(임계거리 이하의 영 역)이 넓어져서 비발광 결함으로 에너지가 전달될 확률이 커지게 된다.

같은 원리로 발광원의 양이 일정하더라도 비발광 소멸 을 일으키는 격자 결함의 농도가 높은 경우, 발광원에서 결함으로의 에너지 전달 확률이 높아져 효율이 감소하게 된다. [그림 3]-(b)은 결정성의 저하로 동일한 농도의 발 광원으로부터 에너지 전달이 가능한 영역 내부에 비발광



[그림 3] (a) 농도 소광 현상을 설명하는 개략도 및 (b) 결정성 저하에 따른 효율 감소를 설명하는 개략도

결함의 양이 증가하는 것을 표현하고 있다. 따라서 높은 효율의 형광체를 얻기 위해서는 도핑되는 발광원의 양을 최적화하는 것 외에도 호스트 결정의 품질을 높이는 것도 매우 중요하게 된다. 고온 공정 중 질화물이 승화되는 것 을 막아 질소 결함을 최소화하기 위하여 10기압 이상의 가압 합성을 하는 것이 바로 그와 같은 이유에서이다 ^[3].

일반적으로 에너지 전달과 관련한 임계 거리 및 에너 지 전달 확률 등은 호스트 결정 내에 발광원이 등간격으 로 고르게 분포되어 있다는 전제하에 계산된다. 따라서 형광체 시스템의 에너지 전달 특성은 발광원이 되는 이온 의 종류 및 농도, 호스트의 격자 상수 만으로 기술 될 수 있었다^[2], 하지만 최근의 연구 결과에 따르면 이와 같은 정보 외에 발광원이 도핑되는 위치의 대칭성 역시 에너지 전달 현상을 기술하는데 매우 중요한 영향을 미친다는 것 이 밝혀졌다. 예를 들어, 화학양론이 같으나 결정 구조가 다른 Li₂CaSiO₄, Li₂SrSiO₄, Li₂BaSiO₄의 경우 Eu²⁺가 도 핑되는 사이트의 대칭성이 각각 D_{2d} (tetragonal), C_{1h} (monoclinic), C₂ (monoclinic)로 대칭성의 수준(hierarchy) 이 높은 Li₂CaSiO₄에서 농도 소광이 잘 발생한다^[4]. 즉, Li₂CaSiO₄의 최적 도핑 농도가 다른 형광체의 최적 농도 보다 작다. 이와 같은 현상은 격자의 대칭성에 대한 고려 없이는 설명되지 않는다. 같은 이유로 도핑 사이트의 대 칭성이 C_1 (triclinic)인 SrAl₂O₄:Eu²⁺ 형광체에서는 Eu²⁺ 도핑에 따른 농도 소광이 거의 발생하지 않는다 [4].



[그림 4] β-Sr₂SiO₄:Eu²⁺의 Eu²⁺ 도핑 농도 증가에 따른 발광 스펙트럼의 변화 및 그에 따른 색좌표의 변화^[5]

하나의 호스트 격자 내에 화학 조성은 같으나 대칭성 이 다른 복수의 사이트가 존재할 경우, 발광원 이온은 두 사이트에 모두 도핑되게 되는데. 이런 경우 동일 대칭을 가지는 이온 간의 에너지 전달과 더불어 다른 대칭을 가 지는 이온 간에도 에너지 전달이 발생하게 된다. 대칭성 의 차이로 각각의 이온에서는 다른 에너지의 빛이 나오 며, 두 종류의 발광원 간에 에너지 전달이 얼마나 이루어 지나에 따라 전체 형광체의 발광 색깔이 결정되게 된다. 예를 들어 β-Sr₂SiO₄: Eu²⁺나 Sr₂Si₅N₈:Eu²⁺는 2 종류의 Eu²⁺ 도핑 사이트를 갖는데, 동일 대칭을 갖는 Eu²⁺ 보다 는 다른 대칭을 갖는 Eu²⁺ 이온 간의 에너지 전달이 활발 하게 일어난다 ^[5,6]. 따라서 Eu²⁺의 도핑 농도가 늘어날수 록 높은 에너지를 갖는 Eu²⁺에서 상대적으로 낮은 에너지 를 갖는 Eu²⁺로의 에너지 전달이 활발해져 전체적으로 발 광이 적색 편이(red shift)하는 현상이 나타난다 [그림 4]. 또한, 호스트 내의 비발광 소멸을 일으키는 결함은 동일 대칭의 Eu²⁺ 뿐만 아니라 이종 대칭의 이온 간의 에너지 전달에도 영향을 주어, 형광체의 전체 효율뿐만 아니라 발광 색깔에도 영향을 미치게 된다. 즉, 결함의 양이 많아 질수록 두 사이트 간의 에너지 전달 대신 비발광 결함으 로의 에너지 전달이 주로 발생하여 발광은 전체적으로 청 색 편이(blue shift)하게 된다.

3. 선택 규칙과 다른 이온 간의 에너지 전달

발광원으로서 LED용 형광체에 도핑되는 이온은 주로

최외각 에 *d* 오비탈을 갖는 전의 금속이나 *f* 오비탈을 갖는 희토류 금속들이다. 이와 같은 금속 이온에서 일어나는 전자 전이는 크게 다음의 2가지 규칙을 따르게 된다.

- (1) 스핀 선택 규칙(spin selection rule): 외부의 자극에 의하여 전자 전이가 일어나는 동안 전자는 스핀 상 태를 유지하여 한다.
- (2) 반전성 선택 규칙 (parity selection rule 또는 Laporté selection rule): 동일한 반전성을 갖는 오비탈 사이 에서는 전자 전이가 일어 날 수 없다.

스핀 선택 규칙은 전자 전이 과정에서도 시스템의 다 중도(multiplicity)가 유지 되어야 함을 의미하며, 반전성 선택 규칙은 중심 대칭성(center of symmetry)을 갖는 오 비탈에서 갖지 않는 오비탈로, 또는 그 역의 방향으로만 전자 전이가 일어 날 수 있음을 의미한다. 따라서 원칙적 으로 동일한 오비탈 내에서는 전자 전이가 일어 날 수 없 다. LED 형광체에서 일반적으로 사용되는 Eu²⁺와 Ce³⁺는 스핀 상태를 유지한 상태에서 f-d 오비탈 간의 전자 전이 를 보이기 때문에 위의 두 규칙을 모두 만족하지만, Mn⁴⁺ 는 스핀 선택 규칙만 만족하고 d-d 전이로 반전성 규칙을 만족시키지 못하며, f-f 전이를 하는 Eu³⁺, Tb³⁺와 d-d 전이 를 하는 Mn²⁺는 반전성과 스핀 선택 규칙 모두를 만족 시 키지 못한다. 그러므로 선택 규칙을 엄격하게 적용할 경 우 Eu²⁺와 Ce³⁺ 외의 다른 이온에서는 흡수 및 발광이 관 찰되지 않아야 하지만, 스핀 오비탈 결합, 전자-포논 결 합, 결정 구조의 뒤틀림 등으로 실제 형광체에서는 선택 규칙의 완화가 일어나 Mn⁴⁺, Eu³⁺, Tb³⁺, Mn²⁺가 도핑된 형광체에서도 흡수 및 발광 현상이 관찰된다. 다만 완화 에도 불구하고 이론적으로 금지된 전이 특성을 갖는 이온 의 경우, 그렇지 않은 이온이 비해 약하고 느린 전이 현상 을 나타낸다. 따라서 이들의 선택 규칙의 완화만으로는 실제 형광체에 사용할 수 있을 정도의 발광 강도를 얻기 어렵게 되는데, 이의 극복을 위하여 선택 규칙의 지배를 받지 않는 호스트의 전도대(conduction band)나 전하 전 달 준위(charge transfer level)로 전자를 여기시킴으로써 사용 가능한 강도의 발광을 이끌어 내게 된다. 또한, Eu²⁺

나 Ce³⁺와 같이 모든 선택 규칙이 허용된 이온을 함께 도 핑하여 Eu²⁺ 또는 Ce³⁺이 효율적으로 흡수한 에너지를 이 들 이온들로 전달시킴으로써 발광 강도를 높이는 방법도 있다. Eu²⁺-Mn²⁺, Ce³⁺-Tb³⁺ 등이 주로 사용되는 조합이며, Ce³⁺-Mn²⁺, Eu²⁺-Tb³⁺ 조합 역시 가능하나 전하의 차이로 이중 도핑 시 불가피하게 음이온 결함이 만들어 지거나 스펙트럼이 제대로 중첩되지 않는 문제 등으로 실제 형광 체에서 적용된 사례는 많지 않다.

Ⅲ. LED 형광체의 광포화 현상

LED용 형광체는 254 nm 수은광을 이용하는 형광램프 용 형광체와 달리 400 내지 450 nm 의 LED 빛을 흡수하 여 청색, 녹색, 적색 빛을 낼 수 있어야 한다. 그 중 600 nm 안팎의 피크 파장을 가져야 하는 적색 형광체의 경우 Mn⁴⁺, Eu³⁺, Tb³⁺, Mn²⁺ 등의 이온으로는 적색 또는 고효 율 발광을 얻는 것이 근본적으로 어렵고, Eu²⁺, Ce³⁺를 사 용하더라도 공유결합성이 크지 않은 산화물로는 역시 고 효율의 적색을 구현되기가 어렵다. 그 대안으로 황화물, 질화물 등 음이온이 다른 새로운 물질군으로 형광체를 만 드는 방법이 있으나, 황화물의 경우 LED 패키지 금속과 반응을 하고 수분에 취약해 장시간 사용 시 휘도가 감소 하는 신뢰성에 문제가 있어 배재되고 있으며, 질화물 형 광체는 우수한 특성에도 불구하고 제조비용이 높고 공정 이 어렵다는 단점이 있어 생산과 개발이 쉽지 않은 문제



2010년 제11권 제1호 | 27

가 있다. 따라서 안정하고 제조가 용이한 산화물 형광체 를 이용하여 LED용 적색 형광체를 구현하려는 노력이 있어왔으며, 그와 같은 맥락에서 산화물 형광체에 Eu²⁺와 Mn²⁺를 이중 도핑하는 방법이 소개되고 있다. Eu²⁺-Mn²⁺ 를 이중 도핑하는 이유는, UV LED의 빛을 효율적으로 흡수하여 청색광을 내는 Eu²⁺와, 허용되지 않는 에너지 전이로 흡수 및 발광 강도는 약하나 600 nm 부근의 발광 피크를 갖는 Mn²⁺를 동시에 도핑함으로써 Eu²⁺→Mn²⁺ 에 너지 전달을 통하여 높은 효율의 적색 발광을 구현할 수 있기 때문이다. 하나의 예로써, Sr₂P₂O₇:Eu²⁺와 Sr₂P₂O₇: Mn²⁺의 여기 및 발광 스펙트럼을 [그림 7]에 나타내었다. Sr₂P₂O₇:Eu²⁺의 발광 스펙트럼이 Sr₂P₂O₇:Mn²⁺의 여기(흡 수) 스펙트럼과 겹치는 것으로 부터 Eu²⁺→Mn²⁺ 에너지 전달이 발생할 수 있는 조건을 만족하는 것을 확인할 수 있으며, 실제로 두 이온 간에는 효과적인 에너지 전달이 발생하여 Sr₂P₂O₇:Eu²⁺,Mn²⁺는 400 nm의 빛을 흡수하여 610 nm 파장의 높은 효율의 빛을 발광한다.

이 같이 Eu²⁺와 Mn²⁺이 이중 도핑된 형광체가 구현하 는 흡수 및 발광 스펙트럼은 LED용 적색 형광체로서 이 상적인 모양을 나타내지만, 실제 LED 적용에서는 예상치 못한 문제를 나타내었다. 그것은 LED의 출력이 높아짐에 따라 Eu²⁺-Mn²⁺ 적용 형광체의 효율이 급격하게 감소하 는 현상이다. Mn²⁺를 발광원으로 사용하는 PDP용 형광 체에서 이와 비슷한 효율의 포화 현상이 관찰되었는데. 그것의 원인으로는 Mn²⁺ 이온의 10 ms 안팎의 긴 감쇄 시간(decay time)이 지적 되었다. 유사하게 LED에서의 광 포화 역시 Mn²⁺의 긴 감쇄 시간에서 비롯된다고 볼 수 있 으나, 문제는 Mn²⁺ 적색 발광뿐만 아니라 감쇄 시간이 수 us로 충분히 짧은 Eu²⁺ 청색 발광에서도 광포화가 관찰 되고 있다는 것이다 [그림 6]. 이와 같은 현상이 발생한



[그림 6] Sr₂P₂O₇:Eu²⁺, Mn²⁺의 입력 광출력에 따른 Eu²⁺에서 직접 발광하는 청색광 효율(■) 및 Eu²⁺에서 에너지 전달을 받아 Mn²⁺에서 발광하는 적색광의 효율(●) 변화

것은 발광원의 느린 처리 속도로 형광체로의 에너지 흡수 능력이 떨어지는 것 외에, 에너지가 소멸되는 다른 요소 가 개입되기 때문인 것으로 짐작할 수 있다. 이에 대한 최 근의 연구에 따르면 형광체에 들어가는 광속이 커질수록 Mn²⁺ 내부에서는 여기 상태 흡수(ESA. excited state absorption)가 가속화 되고, ESA된 에너지가 비발광 감쇄 (nonradiative decay)되면서 흡수된 에너지가 열로 소모되 는 것이 광포화의 원인으로 지적되었다^[7]. 광포화가 발 생하게 되는 일련의 과정을 [그림 7]에 도식적으로 나타 내었다. Eu²⁺로 유입된 빛 에너지는 Mn²⁺로 전달된다. 일 반적인 경우라면 Mn²⁺로 전달된 에너지는 발광을 하며 바닥상태로 떨어 져야 하나, 빛의 유입이 빠른 상태이기 때문에 바닥상태로 떨어지기 전에 더 많은 에너지가 Mn²⁺로 유입하게 된다. 만약 Mn²⁺에 추가의 에너지를 받 을 여지가 없다면 에너지는 Mn²⁺로 전달되지 않고 Eu²⁺ 에서 발광으로 소모되어야 하겠지만, Mn²⁺ 이온에서는 높은 확률로 ESA가 발생할 수 있기 때문에 Eu²⁺로부터 유입된 에너지는 Mn²⁺를 ESA 시키고 비발광 감쇄를 통



[그림 7] Eu²⁺와 Mn²⁺가 이중 도핑된 형광체의 광포화 현상을 설명하는 개략도^[7]

* non-radiative relaxation



28 | 인포메이션 디스플레이



따른 효율 변화

하여 여기 상태로 돌아오면서 열로 사라지게 된다. 이상 의 과정을 바탕으로 광포화 현상이 일어 날 수 있는 물리 적인 조건을 정리하면 (1) Mn²⁺의 감쇄 속도(감쇄 시간의 역수)가 Mn²⁺로의 에너지 유입 속도에 비하여 충분히 느 리고. (2) Mn²⁺의 ESA의 속도가 바닥상태의 흡수(ground state absorption, GSA)속도 보다 충분히 빠르며, (3) ESA 의 감쇄가 비발광 감쇄이어야 한다.

광포화 현상은 Mn²⁺가 사면체 자리에 도핑되어 녹색 발광을 하며 감쇄 시간 역시 팔면체 자리의 Mn²⁺보다 빠 른 BaMgAl₁₀O₁₇:Eu²⁺,Mn²⁺에서도 적색 발광을 하는 일반 적인 Eu²⁺-Mn²⁺ 시스템과 거의 유사한 형태로 나타난다. 하지만 3.5MgO · 0.5MgF₂ · GeO₂:Mn⁴⁺의 Mn⁴⁺ 이온의 경 우 사면체 자리의 Mn²⁺와 비슷한 수 ms 의 감쇄 시간을 가짐에도 불구하고, 흡수와 발광의 전자 전이에 대한 선 택 규칙(스핀 선택 규칙 허용, 반전성 선택 규칙 금지)이 비슷하기 때문에 흡수와 발광의 속도가 거의 비슷하고, ESA의 속도와 GSA의 속도 역시 비슷하기 때문에 ESA 의 감쇄가 비발광 감쇄임에도 불구하고 광포화 현상이 거 의 관찰되지 않는다 [그림 8].

Ⅳ. 결 론

본 원고에서는 무기 형광체에서 발견되는 에너지 전달 현상의 기본 개념과 형광체의 발광 특성에 미치는 영향, 다른 이온 간의 에너지 전달을 이용한 형광체의 LED 소 자에서의 거동을 살펴보았다. 무기 형광체의 틀 내에서 설명하기는 하였으나 에너지 전달은 유기 염료-유기 염

료, 무기 양자점-유기 염료, 금속 이온-유기 염료 등으로 여기된 에너지가 존재하는 모든 시스템에서는 관찰되고 이용되는 일반적인 현상이다. 또한 쿨롱 상호작용으로 인 한 에너지 전달이 확장된 개념으로 표면 플라즈몬이 에너 지 전달의 매개가 될 수도 있음이 최근의 연구 결과에서 보고되기도 하였다 ^{18]}. 즉, 에너지 전달 현상은 에너지를 주고받는 대상뿐만 아니라. 에너지를 매개하는 대상 역시 다양하게 존재할 수 있는 매우 유연한 현상이다. 따라서 에너지 전달 현상은 깊이 있는 이해와 창의적인 아이디어 만 전제 된다면 여러 분야에 다양한 형태로 응용되어 새 로운 기능을 가진 소재 및 소자를 구현하는데 중요한 도 구가 될 수 있는 흥미로운 연구 주제라 할 수 있다.

참 고 문 헌

- [1] D. L. Dexter, J. Chem. Phys. 21, 836 (1953).
- [2] G. Blasse, *Philips Res. Repts*, **24**, 131 (1969).
- [3] R.-J. Xie, N. Hirosaki, T. Suehiro, F.-F. Xu, and M. Mitomo, Chem. Mater, 18, 5578 (2006).
- [4] C. Kulshreshtha, N. Shin, and K.-S. Sohn, Electrochem, Sol. Stat. Lett. 12, J55 (2009).
- [5] D. Ahn, N. Shin, K. D. Park, and K.-S. Sohn, J. Electrochem, Soc. 156, J242 (2009),
- [6] K.-S. Sohn, S. Lee, R.-J. Xie, and N. Hirosaki, Appl. Phys. Lett. 95, 12903 (2009).
- [7] T.-G. Kim, Y. S. Kim, and S.-J. Im, J. Electrochem. Soc. 156, J203 (2009).
- [8] P. Andrew and W. L. Barnes, Science 306, 1002 (2004).







• 현재:삼성종합기술원 전문연구원 •관심분야:무기 형광체, 에너지 변환 소 재, 표면 화학

- 손기 선 • 1990년 : 연세대학교 금속공학과 학사
 - 1996년:포항공과대학교 재료금속공학과 박사
 - 현재 : 순천대학교 인쇄전자공학과 부교수
 - 관심분야 : 무기 형광체, 조합화학, 휴리스 틱스 최적화